Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2000248358

PUBLICATION DATE

12-09-00

APPLICATION DATE

01-03-99

APPLICATION NUMBER

11052507

APPLICANT: CASIO COMPUT CO LTD;

INVENTOR:

YAZAWA TOMOYA:

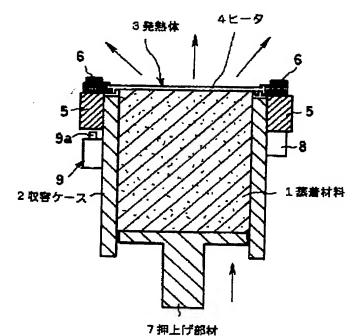
INT.CL.

C23C 14/24 // H05B 33/10 H05B 33/26

TITLE

VAPOR DEPOSITION DEVICE AND

VAPOR DEPOSITION METHOD



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the unneeded consumption of a vapor depositing material and to enable always stable vapor deposition.

SOLUTION: This device is provided with a storing case 2 storing a block-shaped vapor depositing material 1, a heating element 3 in which bar-shaped heaters 4 are plurally arranged at prescribed intervals and which heats the upper face of the vapor depositing material stored into the storing case 2 by the plurality of heaters 4 and a push-up member 7 pushing up the vapor depositing material 1 stored into the storing case 2 to a prescribed position in which the upper face thereof is in contact with or made close to the heaters 4. Thus, since, by the push-up member 7, the vapor depositing material 1 in the storing case 2 is pushed up to the prescribed position in which the upper face thereof is in contact with or made close to the plural heaters 4, and in this state, the upper face of the vapor depositing material 1 is heated by the plurality of heaters 4, the vapor depositing material 1 can successively be evaporated from the upper face through each heater arranged at prescribed intervals, thereby always stable vapor deposition is made possible, and since there is no need of holding the temp. of the whole of the vapor depositing material 1 at the evaporating temp. differently from the conventional case, the unneeded consumption of the vapor depositing material 1 can be prevented.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-248358 (P2000 - 248358A)

(43)公開日 平成12年9月12日(2000.9.12)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
C 2 3 C	14/24	C 2 3 C	14/24 C	3 K 0 0 7
# H05B	33/10	H05B	33/10	4K029
	33/26		33/26 Z	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

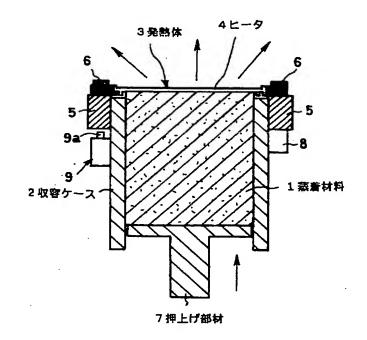
(21)出願番号	特願平11-52507	(71)出願人 000001443
		カシオ計算機株式会社
(22)出顧日	平成11年3月1日(1999.3.1)	東京都渋谷区本町1丁目6番2号
		(72)発明者 定別当 裕康
		東京都八王子市石川町2951番地の5 カシ
		才計算機株式会社八王子研究所内
		(72)発明者 矢澤 智哉
		東京都八王子市石川町2951番地の5 カシ
		才計算機株式会社八王子研究所内
		(74)代理人 100074985
		弁理士 杉村 次郎
		Fターム(参考) 3K007 AB00 DA00 FA01 FA03
		4KO29 BAO3 BA21 BBO2 DBO3 DBO4
		DB07 DB18

(54)【発明の名称】 蒸着装置および蒸着方法

(57)【要約】

【課題】 蒸着材料の不必要な消耗を防ぎ、常に安定し た蒸着ができる。

【解決手段】 ブロック形状の蒸着材料1を収容する収 なケース2と、棒状のヒータ4が所定間隔で複数配列さ れ、これら複数のヒータ4により収容ケース2内に収容 された蒸着材料1の上面を加熱する発熱体3と、収容ケ ース2に収容された蒸着材料1をその上面がヒータ4に 接触または接近する所定位置に押し上げる押上げ部材で とを備えた。従って、押上げ部材7により収容ケース2 内の蒸着材料1をその上面が複数のヒータ4に接触また は接近する所定位置に押し上げ、この状態で複数のヒー タ4で蒸着材料1の上面を加熱するので、所定間隔で配 列された各ヒータ4間を通して蒸着材料1をその上面か ら順次蒸発させることができ、これにより常に安定した 蒸着ができ、従来のように蒸着材料1全体を蒸発温度に 維持する必要がないため、蒸着材料1の不必要な消耗を 防ぐことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】上方に開口部を有し、固体状態の蒸着材料を収容する収容部と、

前記収容部の上方に配置され、前記蒸着材料を溶融する温度に加熱可能な発熱体と、

前記収容部に収容された前記蒸着材料と前記発熱体とを 接触または接近する所定位置に配置するために、前記収 容部に収容された前記蒸着材料または前記発熱体を移動 させる移動手段とを備えたことを特徴とする蒸着装置。

【請求項2】前記発熱体に対する前記蒸着材料の接触 圧、または前記発熱体に対する前記蒸着材料の材料位置 を検出する検出部を備え、

この検出部で検出された情報に基づいて前記移動手段による前記蒸着材料と前記発熱体との位置を制御することを特徴とする請求項1記載の蒸着装置。

【請求項3】前記収容部内に収容された前記蒸着材料の 上面に対して前記発熱体を接離可能に昇降させる昇降手 段を備えたことを特徴とする請求項1また2記載の蒸着 装置。

【請求項4】前記発熱体は、カーボングラファイトからなるヒータを有し、このヒータの両端部を除く外表面に熱分解窒化ホウ素からなる絶縁コートが施されていることを特徴とする請求項1記載の蒸着装置。

【請求項5】前記収容部の下側に回転可能に配置された回転体に前記固体状態の蒸着材料を複数配置し、これら複数の蒸着材料のいずれかを前記回転体の回転に応じて前記収容部の下に対応させ、この対応した固体状態の蒸着材料を前記移動手段で押し上げることにより、この押し上げられた前記回転体側の前記蒸着材料を前記収容部内に予め収容された前記蒸着材料の下に積層させて連続的に補給する材料補給機構を備えていることを特徴とする請求項1記載の蒸着装置。

【請求項6】固体状態の蒸着材料と、この蒸着材料の上方に配置され、蒸着材料を溶融する温度に加熱可能な発熱体と、を接触または接近する所定位置に配置するために、前記蒸着材料または前記発熱体を移動させることを特徴とする蒸着方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、蒸着材料を試料などの被蒸着物に蒸着する蒸着装置および蒸着方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、平面発光素子として、電界が印加されると発光する有機EL(エレクトロルミネッセンス)を用いたEL発光素子がある。このEL発光素子は、透明基板の一面に透明な導電材料からなるアノード電極を形成し、このアノード電極に電子と正孔とを再結合して発光する物質からなる有機EL層を形成し、この有機EL層にMgやAlなどの合金からなるカソード電

極を形成し、これらを絶縁保護層で覆ったものであり、 これらの成膜処理が真空装置内で行われている。

【0003】このようなEL発光素子においてカソード電極を形成する場合には、有機EL層にダメージを与えず、その特性を維持するために、スパッタリングや電子ビームなどの蒸着法は使用せずに、熱蒸着法を使用している。この熱蒸着法による蒸着装置は、MgやAlなどの金属からなる蒸着材料をルツボ内に収容し、このルツボを加熱して蒸着材料全体を溶融させ蒸発させることにより、蒸着材料をEL発光素子の有機EL層である試料にカソード電極層として蒸着している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな蒸着装置では、ルツボ内に収容された蒸着材料がM gのような昇華性の材料である場合、加熱したルツボの 内面に接触する蒸着材料の特性が変化していくため、長 期的に安定した蒸着が難しい。特に蒸着材料より沸点の 高い不純物が入っている場合、蒸着材料が先に蒸発する ので、不純物濃度が高くなるに従い不純物が大きな核と なって、やがてターゲットに形成されると有機EL素子 のショートの原因になるといった問題が発生した。ま た、量産性の観点から、ルツボが入ったチャンバー内は ルツボに蒸着材料の補給無しに連続して長期に亘って稼 働する方が望ましいが、ターゲットに合わせた大きさの ルツボでは、例えば膜厚が5000Å程度の蒸着層(カ ソード電極層)を形成すると、頻繁に蒸着材料が無くな るため、その度に蒸着装置の稼働を停止し、蒸着材料を 補給しなければならないため、スループットが低いとい う問題がある。

【0005】また、複数の試料に順次連続して蒸着するためには、ルツボ全体を蒸発温度に維持して蒸着材料を蒸発し続けなければならないため、蒸着材料の消耗が多く、ルツボ内の加熱された蒸着材料を急速に蒸発しない程度に温度を下げることができないため、シャッタでルツボをターゲットから遮ることにより蒸着膜の厚さを制御するが、このとき蒸着源のシャッタに多量の材料が付着してしまうなどの問題もある。さらに、1つのルツボで互いに沸点の異なる複数の蒸着材料を共に蒸着する際には、蒸着前の複数の蒸着材料が均一に分散された固相状態であっても、ルツボで全体を溶融してしまうために、沸点の低い材料から先に蒸着してしまい、厚さ方向に対して均一な組成比で蒸着することが困難であるという問題があった。

【0006】この発明の課題は、蒸着材料の不必要な消耗を防ぎ、常に安定した蒸着ができるようにすることである。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 蒸着装置において、上方に開口部を有し、固体状態の蒸 着材料を収容する収容部と、前記収容部の上方に配置さ

れ、前記蒸着材料を溶融する温度に加熱可能な発熱体 と、前記収容部に収容された前記蒸着材料と前記発熱体 とを接触または接近する所定位置に配置するために前記 収容部に収容された前記蒸着材料または前記発熱体を移 動させる移動手段とを備えたことを特徴とする。この発 明によれば、移動手段により収容部に収容された蒸着材 料と発熱体とを接触または接近する所定位置に配置する ために蒸着材料または前記発熱体を移動させ、この状態 で発熱体により収容部内に収容された蒸着材料の上面を 加熱するので、蒸着材料をその上面から順次蒸発させる ことができ、これにより常に安定した蒸着ができるとと もに、従来のように蒸着材料全体を常に蒸発温度に維持 する必要がなく、蒸着材料の上面のみを順次蒸発させる ので、蒸着材料の不必要な消耗を防ぐことができる。ま た、蒸着材料にこの蒸着材料より沸点の高い不純物が混 入していた場合、蒸着が進むに従い蒸着源の不純物濃度 が高くなるといったことがなく、さらに複数種の沸点の 異なる金属からなる合金を蒸着材料とする場合、全体を 溶融することがないので、常に一定の組成比で蒸着する ことができる。

【0008】この場合、請求項2に記載のごとく、発熱 体に対する蒸着材料の接触圧、または発熱体に対する蒸 着材料の材料位置を検出する検出部を備え、この検出部 で検出された情報に基づいて移動手段による蒸着材料と 発熱体との位置を制御するすることにより、蒸着中でも 蒸着材料の供給状態および蒸発状態を一定に保つことが でき、より一層、安定した蒸着ができる。また、請求項 3に記載のごとく、収容部内に収容された蒸着材料の上 面に対して発熱体を接離可能に昇降させる昇降手段を備 え、この昇降手段により発熱体を上昇させて蒸着材料の 上面から離間させることにより、発熱体の温度を変えず に短時間で蒸発を停止させることができるので、蒸着膜 の膜厚の制御が容易でシャッタが必ずしも必要なく、し かも発熱体の温度を変えないことにより、発熱体に付着 した蒸着材料を完全に蒸発させることができ、この後発 熱体を冷すことにより長期間繰り返して使用することが できる。

【0009】また、請求項4に記載のごとく、発熱体は、カーボングラファイトからなるヒータを有し、そのヒータの両端部を除く外表面に熱分解窒化ホウ素からなる絶縁コートが施されていることにより、蒸着材料としてA1を用いた場合、カーボングラファイトからなるヒータがA1と化学反応を起こしたり、ヒータにA1がしみ込んだりするのを防ぐことができ、これにより化学的および電気的に安定した状態でヒータを保護することができ、これによっても長期間に亘る繰り返し使用が可能になる。さらに、請求項5に記載のごとく、収容部の下側に回転可能に配置された回転体に固体状態の蒸着材料を複数配置し、これら複数の蒸着材料のいずれかを回転体の回転に応じて収容部の下に対応させ、この対応した

固体状態の蒸着材料を移動手段で押し上げることにより、この押し上げられた回転体側の蒸着材料を収容部内に予め収容された蒸着材料の下に積層させて連続的に補給する材料補給機構を備えていることにより、長期間に亘って連続して安定した蒸着を行うことができる。

【0010】請求項6記載の発明は、蒸着方法において、固体状態の蒸着材料と、この蒸着材料の上方に配置され、蒸着材料を溶融する温度に加熱可能な発熱体と、を接触または接近する所定位置に配置するために、前記蒸着材料または前記発熱体を移動させることを特徴とする。この発明によれば、蒸着材料をその上面から順次蒸発させることができ、これにより常に安定した蒸着ができるとともに、従来のように蒸着材料全体を常に蒸発温度に維持する必要がなく、蒸着材料の上面のみを順次蒸発させるので、蒸着材料の不必要な消耗を防ぐことができる。

[0011]

【発明の実施の形態】[第1実施形態]以下、図1~図 6を参照して、この発明の蒸着装置の第1実施形態につ いて説明する。図1は蒸着装置の平面図、図2はそのA -A断面図である。この蒸着装置は、固体状態でブロッ ク形状の蒸着材料1を収容する収容ケース(収容部)2 を備えている。この収容ケース2は、上部および下部が 開放された角筒状に形成され、ターゲットとなる基板の 大きさに適合している。この収容ケース2内に収容され るブロック形状の蒸着材料1は、試料(被蒸着物)によ って異なるが、例えばEL発光素子のカソード電極とし ては、MgLi(Liを10重量%含む)などの昇華性 のMg金属を母材とした合金、またはAlLiなどのA 1金属を母材とした合金などであるが、ここでは、Mg Li合金層の下にコーティング層を積層させて蒸着材料 層を形成し、この蒸着材料層を順次積層させたものを用 いる。この場合、コーティング層の材料としては、Mg やLiなどに比べて仕事関数の高い(つまり酸化しにく い) 低抵抗の材料、例えばAlを用いている。

【0012】また、収容ケース2の上部には、発熱体3が配置されている。この発熱体3は、図3および図4に示すように、棒状のヒータ4を所定間隔で複数配列し、その各両端をそれぞれ電極板5上に載置した状態で金属メッシュ6により可動可能に接合した構成になっている。この発熱体3は、その両側の電極板5が収容ケース2の外面に沿って上下方向にスライド可能に配置され、これにより複数のヒータ4が収容ケース2の上方において上下方向に移動するように構成されている。複数のヒータ4は、それぞれカーボングラファイトからなり、図5(a)に示すように、その両端部が太く中間部が細くりにできたいて熱分解窒化ホウ素(PBN)からなる絶縁コート4aが施されている。この場合、各ヒータ4の両端部近

傍に位置する中間部の下方には、図5(b)の断面図に示すように、付着し溶融した蒸着材料1がヒータ4の両端部に流れ込むのを阻止する鍔部4bが設けられている。

【0013】一方、収容ケース2の下側には、図2に示 すように、収容ケース2に収容された蒸着材料1をその 上面が発熱体3の各ヒータ4に接触または接近する所定 位置に押し上げる押上げ部材7が上下方向に移動可能に 設けられている。また、収容ケース2の一側面には、発 熱体3の電極板5に対する接触圧、または電極板5に対 する接触または接近位置を検出することにより、発熱体 3の各ヒータ4に対する蒸着材料1の接触圧、または各 ヒータ4に対する蒸着材料1の材料位置を間接的に検出 する検出部8が設けられている。この検出部8は、検出 したデータを制御部(図示せず)に与える。なお、この 制御部は、検出部8からのデータに基づいて押上げ部材 7による蒸着材料1の押し上げ位置を制御するが、発熱 体3が所定の温度に設定することにより、蒸着材料1の 単位時間当たりの蒸発量が既知であれば、検出部8を駆 動することなく、蒸発量に応じて自動的に押上げ部材7 を押し上げても良い。

【0014】さらに、収容ケース2の他側面には、収容ケース2内に収容された蒸着材料1の上面に対して発熱体3を接離可能に昇降させる昇降部材9が設けられている。この昇降部材9は、シリンダなどであり、制御部からの制御指令によってピストンロッド9aが押し出されたときに、図6に示すように、電極板5を押し上げることにより、発熱体3を蒸着材料1の上方に移動して離間させ、これにより蒸発を停止させるように構成されている。なお、発熱体3の上方には、蒸着材料1の蒸発状態が安定した状態で、蒸着を開始または停止させるシャッタ(図示せず)が開閉可能に設けられている。

【0015】次に、このような蒸着装置により蒸着材料 1をターゲットに蒸着する場合について説明する。予 め、蒸着装置を真空装置内に配置し、この蒸着装置の上 方に試料を配置する。そして、蒸着装置の収容ケース2 内に固体状態の蒸着材料1を収容し、その下側から押上 げ部材7により蒸着材料1を押し上げ、その蒸着材料1 の上面を発熱体3の各ヒータ4に接触または接近する所 定位置に配置する。ヒータ4は、両端の電極板5を通電 することにより所定温度に加熱されている。

【0016】この状態で、発熱体3の各ヒータ4により収容ケース2内に収容された蒸着材料1の上面を加熱すると、所定間隔で配列された各ヒータ4間を通して蒸着材料1がその上面から順次蒸発し、その上方に配置されたターゲットに蒸着される。このとき、蒸着材料1のうち、溶融し蒸発している部分は上方のみで、それ以外は固体状態を維持している。このため、収容ケース2に収容されている蒸着材料1の合金の組成比は常に一定であり、ターゲットに蒸着された蒸着物の組成比も一定にす

ることができる。そして、収容されている蒸着材料1の蒸発していない部分は溶融する程度に加熱されないので、加熱エネルギー効率が良い。このように、常に安定した蒸着ができ、膜厚が1000~5000Å程度のカソード電極層となる蒸着層を精度良く形成することができ、しかも従来のように蒸着材料1全体を常に蒸発温度に維持する必要がなく、蒸着材料1の上面のみを加熱するだけあるから、蒸着材料1の不必要な消耗を防ぐことができる。さらに、蒸着材料1に含有される不純物も高濃度に濃縮されることがないので、大きな不純物の核がターゲットに形成されることもない。

【0017】このときには、特に、検出部8により発熱 体3の電極板5に対する接触圧、または電極板5に対す る接触または接近位置を検出することにより、発熱体3 の各ヒータ4に対する蒸着材料1の接触圧、または各ヒ ータ4に対する蒸着材料1の材料位置を間接的に検出 し、この検出した情報に基づいて押上げ部材7による蒸 着材料1の押し上げ位置を制御しているので、蒸着中で も蒸着材料1の供給状態および蒸発状態を一定に保つこ とができ、より一層、安定した蒸着ができる。なお、蒸 着材料1の蒸発状態は、各ヒータ4への電力供給量によ っても制御することができる。このようにして、蒸着材 料1が蒸発するときには、各ヒータ4と蒸着材料1の上 面とが接触していても良いが、各ヒータ4と蒸着材料1 の上面との間に僅かな隙間をもたせても良く、この状態 で各ヒータ4に過剰な電力を供給することにより、蒸発 温度の異なる物質を同時に蒸発させることができる。

【0018】例えば、この第1実施形態では、蒸着材料 1がMgLi合金層で構成されているから、MgLi合 金が蒸発した後、コーティング層のA1が蒸発すること になる。すなわち、MgLi合金が蒸発するときには、 真空装置内の気圧を例えば10-5Torr程度に設定す ると、Mgの蒸発温度が500~600℃程度で、Li の蒸発温度が580℃程度であるから、MgとLiを同 時に蒸発させることができ、このためLiが酸化しにく く、しかもMgは昇華性の金属であるからそのまま蒸発 するが、Liは溶融してから蒸発するため、MgLi合 金層の中に不純物が混入していても、この不純物を拡散 させることができる。このため、EL発光素子の有機E L層であるターゲットに形成されるカソード電極層とな る蒸着層に不純物を核とする大きなパーティクルの生成 を防ぐことができ、精度良く、良好にアノード電極とシ ョートすることのないMgLi合金の蒸着層を形成する ことができる。また、蒸着材料1をMgLi合金層とそ の下層のA 1 層との積層構造としても良い。この場合、 酸化されやすいMgLi合金層を先に蒸着させてから、 それを覆うようにA1を蒸着することができる。なお、 Alは10-5Torr程度で1100℃程度で蒸発する ので、MgLiAlの合金層としても同様の効果を得る ことができる。

【0019】このようにして、MgLi合金の蒸着層に連続してコーティング層のAlが蒸着され、この酸化しにくいAlによりMgLi合金の蒸着層をコーティングすることができ、これによりカソード電極層である蒸着層が形成される。このAlの蒸発時には、発熱体3の各ヒータ4にPBNからなる絶縁コート4aが施されているので、カーボングラファイトからなるヒータ4がAlと化学反応を起こしたり、ヒータ4にAlがしみ込んだりするのを防ぐことができ、これにより化学的および電気的(電気抵抗的)に安定した状態でヒータ4を保護することができ、これによっても長期間(数千回以上)の繰り返し使用が可能になる。このように、この蒸着装置では、1つの収容ケース2に蒸着材料1を収容した単一蒸着源により多元素の蒸着ができる。

【0020】ところで、このような蒸着装置による蒸着 中には、各ヒータ4が熱膨張するが、各ヒータ4の両端 部が電極板5に金属メッシュ6により可動可能に接合さ れているので、各ヒータ4の熱膨張が金属メッシュ6に より吸収され、熱膨張による各ヒータ4の破損を防ぐこ とができる。また、各ヒータ4の加熱により蒸着材料 1、特に粘度の低いA1が各ヒータ4に付着してその両 端部側に流れても、図5(b)に示すように、各ヒータ 4の両端部の近傍に鍔部4bが設けられているので、付 着した蒸着材料1がヒータ4の両端部に流れ込むのを阻 止することができる。また、蒸着を一旦停止させる場合 には、昇降部材9により発熱体3を上昇させて各ヒータ 4を蒸着材料1の上面から離間させることにより、ヒー タ4の温度を変えずに短時間で蒸発を停止させることが でき、これによっても蒸着層を精度良く形成できるとと もに、蒸着材料1の不必要な消耗を防ぐことができる。 このとき、ヒータ4の温度はそのままであるから、ヒー タ4に付着した蒸着材料1を完全に蒸発させることがで き、この後ヒータ4を冷すことにより同じヒータ4で異 なる蒸着材料を連続して使用することができる。

【0021】[第2実施形態]次に、図7~図9を参照 して、この発明の蒸着装置の第2実施形態について説明 する。なお、図1~図6に示された第1実施形態と同一 部分には同一符号を付し、その説明は省略する。この蒸 着装置は、収容ケース2の下側に蒸着材料1を連続的に 補給する材料補給機構10を設けた構成になっており、 これ以外は第1実施形態と同じ構成になっている。すな わち、この材料補給機構10は、リボルバー方式のもの であり、図7および図8に示すように、収容ケース2の 下側に回転可能に配置された回転体11を備えている。 この回転体11は、その中心部に回転軸12が取り付け られ、この回転軸12と共に回転するように構成されて いる。また、この回転体11の周縁部における所定箇 所、つまり回転体11の回転に応じて収容ケース2が順 次対応する箇所には、ブロック形状の蒸着材料1を収容 する収容孔13が所定間隔で複数設けられている。これ

ら各収容孔13は、それぞれ上下方向に開放され、その下端部に落下防止用の突起14が設けられている。また、収容ケース2に対応した収容孔13の下側には、その収容孔13内に収容されたブロック形状の蒸着材料1を収容ケース2内に向けて押し上げる押上げ部材7が設けられている。

【0022】このような蒸着装置では、材料補給機構1 〇を備えているので、回転体11に設けられた複数の収 容孔13内にそれぞれブロック形状の蒸着材料1を収容 し、この状態で回転体11を回転させて収容された複数・ の蒸着材料1のいずれかを収容ケース2の下に対応さ せ、この対応したブロック形状の蒸着材料1を押上げ部 材7で押し上げることにより、図9(a)に示すよう に、収容ケース2内に予め収容された蒸着材料1の下に 回転体11側の蒸着材料1を積層させた状態で、蒸着の 進行に応じて徐々に押し上げることができる。この状態 で、収容ケース2内に予め収容された蒸着材料1が完全 に消費されると、図9(b)に示すように、回転体11 側の蒸着材料1が収容ケース2内に連続して収容される ので、この蒸着材料1が連続して加熱されることにな る。この後、押上げ部材7が回転体11の下側に引き下 げられ、図9(c)に示すように、回転体11が回転し て他の収容孔13に収容された蒸着材料1が収容ケース 2の下に対応し、この対応したブロック形状の蒸着材料 1が押上げ部材7で押し上げられることになる。これに より、連続的に蒸着材料1を収容ケース2内に補給する ことができ、このため長期間に亘って連続して安定した 蒸着ができる。

【0023】なお、上記実施形態では、1つの収容ケー ス2内に蒸着材料1を収容した単一蒸着源により複数の 蒸着物質(元素)を蒸着する場合について述べたが、こ れに限らず、例えば、図10に示すように、複数の蒸着 源20により複数の物質をそれぞれ蒸着するようにして も良い。この場合には、各蒸着源20の上方にそれぞれ シャッタ21を開閉可能に設ける必要がある。 すなわ ち、これらシャッタ21は、これらの開閉状態を制御し ながら蒸着する際、シャッタ21が開いた蒸着源20か ら蒸発した物質が他の蒸着源20内に付着して、他の蒸 着源20が汚染されないようにするためのものである。 このため、シャッタ21は、他の蒸着源20から蒸発し た物質に汚染されることなく、それ自体の蒸着源20か ら蒸発した物質を高純度で回収し、再利用可能とするた めに、内部が半球状にくり抜かれた鍋形状に形成されて いる。このようにすれば、他の蒸着源20から蒸発した 物質をシャッタ21の外面に、それ自体の蒸着源20か ら蒸発した物質をシャッタ21の内面に分別して付着さ せることができ、これにより、それ自体の蒸着源20か ら蒸発した物質を高純度のまま簡単に回収することがで

【0024】また、上記各実施形態では、蒸着源として

有機E1素子のカソード電極のような金属であったが、これに限らず、有機EL層材料を蒸着しても良い。さらに、上記実施形態では、収容ケース2や回転体11の位置を固定し、押上げ部材7が蒸着材料1を押し上げて収容ケース2に固定配置された発熱体3のヒータ4に接触させて蒸着していたが、押上げ部材7で押し上げることなく、固定された収容ケースから露出した蒸着材料1に対して、その上方に配置された発熱体3のヒータ4を下方に移動させて接触させて蒸着しても良い。

[0025]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1記載の発 明によれば、移動手段により収容部に収容された蒸着材 料と発熱体とを接触または接近する所定位置に配置する ために蒸着材料または前記発熱体を移動させ、この状態 で発熱体により収容部内に収容された蒸着材料の上面を 加熱するので、蒸着材料をその上面から順次蒸発させる ことができ、これにより常に安定した蒸着ができるとと もに、従来のように蒸着材料全体を常に蒸発温度に維持 する必要がなく、蒸着材料の上面のみを順次蒸発させる ので、蒸着材料の不必要な消耗を防ぐことができる。ま た、蒸着材料にこの蒸着材料より沸点の高い不純物が混 入していた場合、蒸着が進むに従い蒸着源の不純物濃度 が高くなるといったことがなく、さらに複数種の沸点の 異なる金属からなる合金を蒸着材料とする場合、全体を 溶融することがないので、常に一定の組成比で蒸着する ことができる。

【0026】この場合、発熱体に対する蒸着材料の接触 圧、または発熱体に対する蒸着材料の材料位置を検出す る検出部を備え、この検出部で検出された情報に基づい て移動手段による蒸着材料と発熱体との位置を制御する することにより、蒸着中でも蒸着材料の供給状態および 蒸発状態を一定に保つことができ、より一層、安定した 蒸着ができる。また、収容部内に収容された蒸着材料の 上面に対して発熱体を接離可能に昇降させる昇降手段を 備え、この昇降手段により発熱体を上昇させて蒸着材料 の上面から離間させることにより、発熱体の温度を変え ずに短時間で蒸発を停止させることができるので、蒸着 膜の膜厚の制御が容易でシャッタが必ずしも必要なく、 しかも発熱体の温度を変えないことにより、発熱体に付 着した蒸着材料を完全に蒸発させることができ、この後 発熱体を冷すことにより長期間繰り返して使用すること ができる。

【0027】さらに、発熱体は、カーボングラファイトからなるヒータを有し、そのヒータの両端部を除く外表面に熱分解窒化ホウ素からなる絶縁コートが施されていることにより、蒸着材料としてA1を用いた場合、カーボングラファイトからなるヒータがA1と化学反応を起こしたり、ヒータにA1がしみ込んだりするのを防ぐことができ、これにより化学的および電気的に安定した状態でヒータを保護することができ、これによっても長期

間に亘る繰り返し使用が可能になる。また、収容部の下側に回転可能に配置された回転体に固体状態の蒸着材料を複数配置し、これら複数の蒸着材料のいずれかを回転体の回転に応じて収容部の下に対応させ、この対応した固体状態の蒸着材料を移動手段で押し上げることにより、この押し上げられた回転体側の蒸着材料を収容部内に予め収容された蒸着材料の下に積層させて連続的に補給する材料補給機構を備えていることにより、長期間に亘って連続して安定した蒸着を行うことができる。

【0028】請求項6記載の発明によれば、固体状態の蒸着材料と、この蒸着材料の上方に配置され、蒸着材料を溶融する温度に加熱可能な発熱体と、を接触または接近する所定位置に配置するために、蒸着材料または発熱体を移動させるので、蒸着材料をその上面から順次蒸発させることができ、これにより常に安定した蒸着ができるとともに、従来のように蒸着材料全体を常に蒸発温度に維持する必要がなく、蒸着材料の上面のみを順次蒸発させるので、蒸着材料の不必要な消耗を防ぐことができる

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の蒸着装置の第1実施形態を示した平面図。

【図2】図1のA-A断面図。

【図3】図1の発熱体の平面図。

【図4】図3のB-B断面図。

【図5】図5は図4のヒータを示し、(a)はその正面図、(b)はその要部の拡大断面図。

【図6】図2の発熱体を蒸着材料の上方に移動させて離間させた状態を示した断面図。

【図7】この発明の蒸着装置の第2実施形態を示した概略断面図。

【図8】図7を概略的に示した斜視図。

【図9】図7の材料補給機構の動作状態を示し、(a) は収容ケース内の蒸着材料の減少に応じて回転体側の蒸着材料の一部が収容ケース内に押し上げられた状態を示した図、(b) は収容ケース内の蒸着材料が完全に無くなって回転体側の蒸着材料が収容ケース内に収容された状態を示した図、(c) は収容ケース内に蒸着材料が収容された状態で押上げ部材を引き下げ、回転体を回転させて回転体側の他の蒸着材料を収容ケースの下に対応させた状態を示した図。

【図10】この発明の蒸着装置の変形例を示した概略図。

【符号の説明】

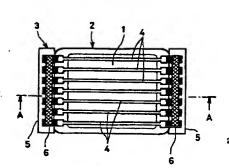
- 1 蒸着材料
- 2 収容ケース
- 3 発熱体
- 4 ヒータ
- 4a 絶縁コート
- 7 押上げ部材

- 8 検出部
- 9 昇降部材
- 10 材料補給機構

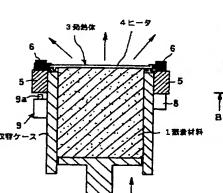
11 回転体

13 収容孔

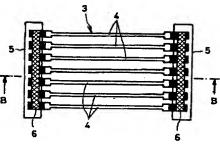




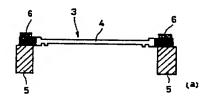
【図2】



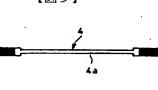
【図3】



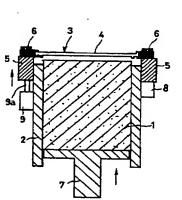
【図4】



【図5】

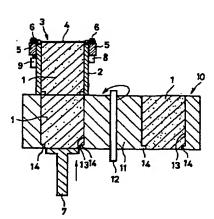


【図6】

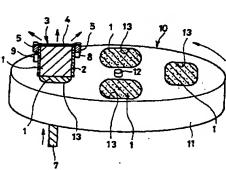


【図7】

(p)



[図8]



【図10】

